

開催案内

研究会 開催案内

第1回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成29年6月7日（水）13:00～17:30
会 場：NTT 厚木研究開発センター（神奈川県厚木市森の里若宮）
テーマ：光通信デバイス
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 三浦 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第1回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成29年6月16日（金）13:00～17:00
会 場：東海大学 高輪キャンパス（港区 高輪）
テーマ：情報通信技術「光による無線通信の新たな展開」
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 木下 E-mail: omat@oitda.or.jp

第1回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成29年7月6日（木）13:00～17:10
会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館11階 第1会議室（江東区青海）
テーマ：光応用プロセスの基礎と先端技術
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第2回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成29年7月12日（水）13:00～17:30
会 場：機械振興会館（港区芝公園）
テーマ：光センシング技術
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 三浦 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第2回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成29年7月21日（金）13:30～17:10
会 場：住友電気工業 東京本社（赤坂センタービルディング）ホールA（3F）（港区元赤坂）
テーマ：光デバイス関連
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 小西 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp